GR 98 P 4137 P

APR 2 1 2003

## IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

RECEIVED

Applicant : Hans-Jürgen Hacke et al.

APR 23 2002

Applic. No.

: 09/761,594

TC 1700

Filed

: Jaruary 16, 2001

Title

: Semiconductor Deviće in Chip Format and

Method for Producing It

Examiner

: John T. Haran

Group Art Unit: 1733

The undersigned Jurgen GAMALSKI (Name) hereby declares:

The invention of the above-identified application was "reduced to practice" before July 6, 1998.

The undersigned Julgon GANALSKI (Name) personally wrote or supervised the writing of the patent application during the time from 17.02.1998 - when the invention disclosure was first received in the SIEMENS ZI PASIMatent Department/Law Firm - to July 14. 1998 - when the patent application DE 198 32 706.4 whose filing date is claimed as a priority date in the instant application, was filed at the German Patent Office.

The undersigned declares that all statements made herein of his own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under 18 U.S.C. § 1001 and such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

7 gamality

Date: Feb. 10, 2003

			4	27° 1	1E				
	V rtraulich! An Siemens AG bzw. Beteiligungsgesellschaft	Bitte verschl ssen weitersendent nens AG  Bereits vorab an ZT PA übermittelt per FAX							
	ICh/Wil (Vor- und Nachname der/des Erfin	der[s] - weitere Angaben und Unterschrift[e	n) letzte Seite)	Anzahi der	Datum der Ausfertigung:				
	Hans-Jürgen Hacke, Klaus-F	•	•	Erfinder:					
				2	26.1.98				
	melde[n] hiermit die auf den fol	genden Seiten vollständig bes	chriebene Erfin	dung mit	der Bezeichnung:				
Ry.	Verfahren zum Herstellen von Chip-Size-Packages auf Waferebene								
	An Vorgesetzten der/des Erfii	Eingang am:							
	Herm/Frau Garnalski		_						
	mit der Bitte, die nachstehende		30. 1.9€						
	a) Wann ging die Erfindungsme	Idung bei Ihnen ein?		<b>→</b>					
	b) Geht die Erfindung auf öffent	lich geförderte Arbeiten zurüc	k?						
	nein ja, Vorhaben:	Ab Eingang läuft gesetzliche Frist!							
	c) Gibt es ein zugehöriges inten	nes FuE-Projekt?		<del></del>					
		inovative Montageverf	chren						
DÝ	Projekt-Nr. KIR Titel: Jhin  Emtwicklungs- im Interesse vo	ovative Hontageverfal	Heh	schpartner;	Kerntechnologie:				
	Forschungs- projekt								
	d) Anmeldung wird empfohlen	□ nein 🐹 ja	Dringlichkeitsve	rmerk					
	Kosten trägt (Organisationseinheit):								
	Die Erfindung betrifft nich								
	Dienststellen zu befragen								
	2.2.98 Gamali	¿ Oséeder	_						
II.	Bitte wegen gesetzlicher Frist	des Volgesetzen) t sofort weiterleiten			Eingang am:				
	An ZT PA (Patentabteilung)	in the second		ZT	PA Bln -time				
	Standort:	For THE WAR FOR HELD							
	(z.B.: Mch/M, Erl/S,	Bln/N, Khe/R)		Eing.:	17. FEB. 1998				
	zur weiteren Veranlassung.	, Med (3) Pedd Data Place							
				GB					

Blatt 2/5

## Aktenzeichen der PA

- 1. Welches technische Problem soll durch Ihre Erfindung gelöst werden?
- 2. Wie wurde dieses Problem bisher gelöst?
- 3. In welcher Weise löst Ihre Erfindung das angegebene technische Problem (geben Sie Vorteil an)?
- 4. Worin liegt der erfinderische Schritt?
- 5. Ausführungsbeispiel(e) der Erfindung

zu 1.: Bauformen integrierter Schaltungen, die nur unwesentlich größere, bzw. gleiche Dimensionen wie die integrierte Schaltung haben, werden Chip-Size- oder Chip-Scale-Packages genannt. Dabei wird das feine Anschlußraster des IC durch Zwischenträger auf gröbere Abstände transformiert und mit lötfähigen Anschlüssen in Form von Lotkugeln oder Metallbändchen versehen. Der Zwischenträger hat weiterhin die Aufgabe, den infolge unterschiedlicher thermischer Ausdehnungskoeffizienten von Silizium und z.B. Leiterplattenmaterial der Flachbaugruppe resultierenden mechanischen Stress aufzunehmen und von den Verbindungsstellen fernzuhalten. Im SMD-Montageprozeß können diese Packages normal weiterverarbeitet werden. Die Herstellung dieser Packages kann auf Waferlevel, d.h. für alle Chips eines Wafers gleichzeitig, oder in Einzelfertigung erfolgen. Das erfindungsgemäße Vefahren bezieht sich auf die Herstellung von Chip-Size-Packages auf Waferebene.

zu 2.: Bisher kommen vorzugsweise Verfahren der Einzelherstellung zum Einsatz. Das vereinzefte Chip wird auf einem Zwischenträger befestigt und mit den Außenanschlüssen verbunden. Der Zwischenträger kann von unterschiedlicher Art (starr, flexibel, Leadframe) sein. Zur elektrischen Verbindung von Zwischenträger und Chipanschlüssen kommen ebenfalls verschiedene Verfahren (Draht-, Flip-Chip- oder TAB-Kontaktierung) zum Einsatz. Die Außenanschlüssen des Gehäuses bestehen vorzugsweise aus Lotkugeln. Im Falle von Leadframeträgem bestehen die Anschlüsse aus lötfähigen Metallbändchen.

Eine wesentliche Reduzierung der Herstellungskosten ist nur noch durch die gleichzeitige Bearbeitung der Chips im Waferverbund möglich

Ein Verfahren bedient sich z.B. der Dünnfilmtechnik zur Herstellung der Umverdrahtung wobei abwechselnd Dielektrika und Metallschichten abgeschieden und strukturiert werden.

Ein anderes kapselt die Chips im Scheibenformat zwischen zwei Glasplatten und führt die angeschnittenen und in Dünnfilmtechnik kontaktierten Anschlüsse auf die Gehäuserückseite. Es ist auch ein Verfahren bekannt, bei dem vorgefertigte flexible Strukturen auf den Wafer geklebt und dort mit den Chipanschlüssen kontaktiert werden.

zu 3.: Das erfindungsgemäße Verfahren betrifft die Herstellung von Chip-Size-Packages auf Waferebene. Es verwendet die Dünnfilmtechnik zur einfachen und kostengünstigen Transformation des feinen Chipanschlußrasters auf gröbere, SMD-taugliche Raster sowie zur einfachen (simultanen) Kontaktierung der Chipanschlüsse. Die Dünnfilmmetallisierung transformiert außerdem die nur drahtbondbare Aluminiummetallisierung der Chips in ein löt-bzw. klebgeeignetes Schichtsystem. Das nachfolgend aufzubringende Dielektrikum unterstützt die mechanische Entkopplung von Chip und späterem Substrat. Es schafft Distanz zwischen Chip und Substrat. Das Dielektrikum kann mit einfachen, kostengünstigen Verfahren aufgebracht und strukturiert werden. Das Dielektrikum dient außerdem als Schablone zum Einrakeln feitfähigen Materials. Dieses leitfähige Material besteht vorzugsweise aus Leitkleber, jedoch ist ebenfalls die Verwendung von Lotpaste möglich. In den nicht ausgehärteten Leitkleber, bzw. die nasse Lotpaste, werden vorzugsweise metallisierte Kunststoffkugeln gesetzt. Anschließend wird der Kleber ausgehärtet, bzw. die Paste umgeschmolzen. Dieser Aufbau ermöglicht eine hervorragende mechanische Entkopplung. Zunächst wird durch das Dielektrikum ein großer Abstand zwischen Chip und Kunststoffkugel erreicht. Der Leitkleber und die Kunststoffkugel verfügen außerdem über wesentlich bessere elastische Eigenschaften als vergleichbare Lösungen, die vollständig aus Lotmaterial realisiert sind. Die elastische Verbindungselemente besitzen außerdem ein wesentlich besseres Alterungsverhalten bei mechanischer Wechsellast, Der zusätzliche Einsatz von Underfüller aus Zuverlässigkeitsgründen ist nicht erforderlich.

zu 4.: Der erfinderisch Schritt liegt in der Kombination von Dünnfilmtechnik und Applikation einer dickeren dielektrischen Schicht auf Waferebene zur Kostenreduzi rung sowie im Einsatz von Abstandshalter (dielektrische Schicht) und elektrisch leitfähig n, elastischen Verbindungselementen (Leitkleber und metallisierte Kunststoffkugel).

gradient in 1995

6. Zur wei	iteren Erfäuterung sind als Anlagen beigefügt:
3	Blatt der Darstellung eines oder mehrerer Ausführungsbeispiele der Erfindung;
0	Blatt zusätzliche Beschreibungen (z.B. Laborberichte, Versuchsprotokolle);
44	Blatt Literatur, die den Stand der Technik, von dem die Erfindung ausgeht, beschreibt; *)
1	sonstige Unterlagen (z.B. Disketten, insbesondere mit Zeichnungen der Ausführungsbeispiele):

<sup>\*)</sup> Bitte Futokopien oder Sonderdrucke aller zitierten Verdiffentlichungen (Aufsätze vollständig; bei Büchern die relevanten Kapitel) mit voflständigen bibliographischen Doten beifülgen.

The state of the s

Blatt	4/5	Aktenzeichen der PA
7.	Welch	ne Dienststellen sind an der Erfindung interessiert? ZT, HL
8.	Wurd	e die Erfindung bereits erprobt (Durchführung von Versuchen, Anfertigung von Mustern)?
	⊠n	ein 🔲 ja, Ergebnis:
9.	Für w	elche Erzeugnisse ist die Erfindung anwendbar? Halbleiterbauelemente
10.	Ist die	Anwendung der Erfindung vorgesehen?
	Fin	ein Tia, bei: abhängig vom Erprobungsergebnis
11.		auf der Erfindung beruhendes Erzeugnis geliefert oder ist eine Lieferung beabsichtigt?
		ein [] ja, (voraussichtlich) am; Bezeichnung des Erzeugnisses:- s. Pkt. 10.
12		e Veröffentlichung der Erfindung beabsichtigt oder bereits erfolgt?
12.		ein je, (veraussichtlich) am in Buch, Zeitschrift. s. Pkt. 10.
13	_	e Mitteilung der Erfindung an Firmenfremde beabsichtigt oder bereits erfolgt?
10.		ein ia, (voraussichtlich) am an
14		d gebeten, soweit möglich, die folgenden Kriterien abzuschätzen:
17.	a	Umgehungsschwierigkeit
	a	Umgehungsfösung bekannt oder leicht realisierbar
		mit geringerem Aufwand in kurzer Zeit realisierbar
		erfordert erheblichen Entwicklungs- oder technischen Aufwand
		sind wirtschaftlich nicht vertretbar
		Schutzrecht nicht umgehbar, Grundsatzpatent, "Standard"
	b	Bedeutung für die Konkurrenz Schutzrecht interessiert kaum
		Interesse möglich
		Interesse wahrscheinlich
		große Bedeutung (Benutzung notwendig, Standard)
	C	Nachweismöglichkeit einer Verletzung
		Nachweis nicht möglich
		Nachweis schwierig und sehr teuer
		Nachweis nur mit mittleren Aufwand möglich
		Nachweis einfach (z.B. am Erzeugnis sichtbar, nicht umgehbarer Standard)
	d	Bedeutung für laufende und geplante eigene Produkte (technische, funktionelle oder wirtschaftliche Verbesserung)
		keine oder minimale Verbesserung
		geringe Verbesserung
		mittlere Verbesserung große oder sehr große Verbesserung
	e	Bedeutung für langfristig realisierbare Produkte
	•	keine oder minimale Verbesserung
		geringe Verbesserung
		mittlere Verbesserung
		große oder sehr große Verbesserung
	f	Benutzung (eigene)  Sicher nicht bei 21
		weniger wahrscheinlich
		wahrscheinlich
		fest geplant SegMest
	g	Sonstiges Standardisierung von CSP ist in Vorbereitung (s. Anlage 2)
	•	Weitere Hinweise oder nähere Angaben zu Standards, zur zukünftigen Bedeutung, zur Relevanz für
	_	einzelne Länder usw.
	h	Marktvolumen In 2001 12 Bn pieces of CSP; 0.9-1.2 cent/IO; 50 IO; nach BPA -> 600 Mio \$/2001
		Die Summe der zu erwartenden weltweiten Umsätze auf dem von der Erfindung betroffenen technischen Gebiet.

٠.

15. Angaben zur P rson des/der Erfinder[s] (Erfinder 1 - 4 hier eintragen. Für weitere Erfinder bitte Zusatzblatt beifügen): 98 E 4 0 3 3 DI

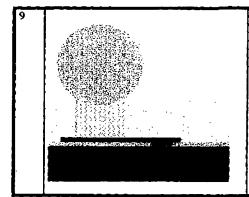
Name	Hacke		Geluschki					
Geburtsname								
Vomame	Hans-Jürgen		Klaus-Peter					
akad. Grad/Titel/Beruf	DiplIng.		OrIng.					
zum Zeitpkt. der Erfindung: Werk- stud./Diplomand/Doktorand?		tte Vertrag eifügen		itte Vertrag eifügen	ja 🗍	bitte Vertrag beifügen	, -	bitte Vertrag beifügen
Tätigkeit/Stellung im Betrieb (z.B. Laborvorsteher u.ä.)	Projektleiter		Projektleiter					
Arbeitgeber falls nicht Siemens AG								
Bereich	ZT		ZT					
Abteilung	ME6		ME6				:	
tandort	Mch P		Bin S					
Telefon (Amt)	45060		25598			,		
Telefax (Amt)	48555		26843					
E-Mail								
Staatsangehörigkeit	deutsch		deutsch					
Privatanschrift								
Straße, Haus-Nr.	Malojaweg 7		Schulzendorfer Str. 94					
Postleitzahl, Wohnort	81475 München		12526 Berlin					
Geburtsdatum	23.3.38		10.5.61					
Abrechnende Personaldienststelle ~ter APD-Nr. *)	160-04447	60-044474		160-247742				
Personalnummer *)								
Ist dies Ihre 1. Erfindung?		ja	☐ ja [		☐ ja		☐ ja	
16. Liegt die Erfindung auf a) Ihrem Arbeitsgebiet?	⊠ja	nein	⊠ja	nein	□ja	nein	□ja	nein
b) einem anderen Arbeitsge- biet Ihres Arbeitgebers?	∏ja	nein	∏ja	∏nein	∏ja	nein	□ja	nein
17. Welchen Anteil an der Erfindung haben Sie?	50	) %	5	0 %		%		%
18. Wurde oder wird die Erfin- dung auch als VV gemeidet?	∐ja	⊠nein	∏ja	⊠nein	∏ja	nein	[]ja	nein
19. Falls Sie die Erfindung als freie Erfindung an- sehen, bitte begründen:	401	17	32¢	256				
Meines/unseres Wissens sind keine weiteren Per- sonen an der Erfindung be- teiligt.	26.1.18 (United	dave	27 1.98	Melusel &	,	Jnterschrift)	(0	nterschrift)

<sup>\*)</sup> Eithe aus Firmensusweis oder Gehaltsabrechnung entnehmen

## Zu G.) Mis frilerungs Brispiel

## Prozeßtechnologie für Low-Cost CSP im Waferlevel

Nr.	Zeichnung	Prozeßschritte	Anmerkungen
1	Zeichnung	Wafer im Ausgangszustand	freiliegende Aluminiumbond-
	CALL THE REAL TRANSPORTS AND AN ARCHITECTURE AND ARCHITEC	• Water im Ausgangszustand	pads mit Chippassivierung ab- gedeckt
2	Bigging (g)And An State An ong an eather that a region	<ul> <li>Aufbringen einer Dünnfilmmetallisierung</li> <li>evtl. galvanische Verstärkung</li> </ul>	<ul> <li>Dünnfilmmetallsierung als Mehrschichtsystem wie bei UBM</li> <li>Funktion der Kontaktierung der Al-Pads und Transforma- tion auf löt-und klebgeeignete Metallsierung</li> </ul>
3	in the contract of the contrac	Strukturieren der Dünn- filmmetallisierung	<ul> <li>Transformation des Bondpad- rasters auf leichter handhabba- re, gröbere Struktur</li> </ul>
4	AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF	Aufbringen der Dünnfilm- passivierung	Abdeckung der UBM bzw. Schutz der Chippassivierung
5		Öffnen der Passivierung für Bauteilanschluß	phototechnisch oder Laser     läßt sich evtl. mit dem übernächsten Schritt gemeinsam realsieren
6		Aufbringen eines dicken Dielektrikums	Aufringen durch Siebdrucken, Schleudern oder Auflaminie- ren     evtl. Auflaminieren eines ge- lochten Films
7		Öffnen des Dielektriums für Bauteilanschluß	phototechnisch oder Laser     evtl. Öffnung bereits durch Siebdruck oder gelochten Films vorhanden
8		Füllen der Anschlußöffnung mit leitfähigem Material	Einrakeln vo leitfähigem Material     evtl. kann Dielektrikum als Schablone dienen     Material kann aus Lotpaste oder Leitkleber bestehen



- Einsetzen von Balls in leitfähige Material
- Aushärten bzw. Umschmelzen des leitfähigen Materials
- bei Verwendung von Lotpaste ist Reinigung erforderlich
- Balls können aus Lot, oder beschichtetem Metall bzw. vorzugsweise metallsiertem Kunststoff bestehen